

Diese Internetseite verwendet Cookies, um die Nutzererfahrung zu verbessern und den Benutzern bestimmte Dienste und Funktionen bereitzustellen. Durch die weitere Nutzung stimmen Sie dem zu. [OK](#) [Details](#)

Anschrift **CVD Equipment Corporation**
355 South Technology Drive
11722 Central Islip

Land USA

Staat New York

PRODUKTE ODER MASCHINEN

CVD Equipment Corporation designs, develops, and manufactures process equipment solutions for R&D, pilot, and production applications. Our products include a complete array of turnkey solutions such as chemical vapor deposition systems, gas & liquid delivery cabinets, gas panels, and related gas abatement systems. CVD Equipment Corporation's headquarters and application laboratory are located on Long Island, New York, USA.

Our R&D and Production Systems include:

- Atomic Layer Deposition (ALD) Systems
- Atmospheric Pressure CVD (APCVD) Systems
- Semiconductor Crystal Growth Systems
- Chemical Vapor Infiltration (CVI) Systems
- High Temperature Annealing (HTA) Systems
- Hydride Vapor Phase Epitaxy (HVPE) Systems
- Low Pressure CVD (LPCVD) Systems
- Liquid Phase Epitaxial (LPE) Reactor Growth
- Metal Organic CVD (MOCVD) Systems
- Plasma Enhanced CVD (PECVD) Systems
- Rapid Thermal Processing (RTP) & Rapid Thermal Annealing (RTA) Systems
- Selenization and Sulfurization (SAS) Systems

Our Production System Technology Capabilities include:

- Automation
- Cluster Tools
- Dry Etching
- Exhaust Abatement
- Multi-Chamber Tools
- Reel-to-Reel (Roll-to-Roll)
- Vacuum Coating

Our equipment is used worldwide for cutting edge research and high volume production for many applications such as:

- Aerospace Components
- Medical Implants
- Military
- Semiconductor/MEMS (Microelectromechanical Systems)
- Solar Photovoltaics
- Nanomaterials
- Optoelectronics
- Glass Coatings
- Functional Coatings
- TCO (Transparent Conductive Oxide) Coatings

Company Profile of **CVD Equipment Corporation**

A service of glasssglobal.com, an affiliate of [glasssglobal group](http://glasssglobal.com).

Die auf dieser Seite ausgedruckten Firmeninformationen unterliegen dem Urheberrecht und sind Eigentum der entsprechenden Firma. Alle Rechte sind ausdrücklich vorbehalten. Jeder Nutzer, der sich Zugang zu diesem Material zugänglich macht, tut dies zu seinem persönlichen Gebrauch und die Nutzung dieses Materials unterliegt seinem alleinigen Risiko. Die Weiterverteilung und jegliche andere gewerbliche Verwertung des vorliegenden Adressenmaterials ist ausdrücklich untersagt. In den Fällen, in denen solches Adressenmaterial durch eine dritte Partei beigestellt wurde, erklärt jeder Besucher sein Einverständnis, die speziellen zutreffenden Nutzungsbedingungen anzuerkennen und sie zu respektieren. Glass Global garantiert oder bürgt nicht für die Genauigkeit oder die Zuverlässigkeit von irgendwelchen Informationen, die in den veröffentlichten Adressinformationen enthalten sind, oder auch in Webseiten auf die hier Bezug genommen wird. www.glasssglobal.com - Die Internationale Portalseite für die Glasindustrie - OGIS GmbH